



**Akademia Nauk Stosowanych
im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa**

SYLABUS

Pozycja przedmiotu w planie:		R.IV/S.VII - 7
1. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU		
1	Nazwa modułu	Moduł zajęć kierunkowych
2	Nazwa przedmiotu	Procesy innowacyjne i polityka patentowa
3	Kierunek studiów	Zarządzanie i inżynieria produkcji
4	Poziom studiów	Pierwszy
5	Forma studiów	Niestacjonarne
6	Profil studiów	Praktyczny
7	Rok studiów	Czwarty
8	Semestr przedmiotu	Siódmy
9	Jednostka prowadząca kierunek studiów	Instytut Nauk Technicznych
10	Liczba punktów ECTS	2
11	Sposób zaliczenia:	Zaliczenie z oceną
12	Imię i nazwisko nauczyciela (li) akademickiego (ich), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail	Mgr Maciej Szczepański maciejszczepanski@poczta.onet.pl
13	Imię i nazwisko koordynatora(ów) przedmiotu, stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail	Mgr Maciej Szczepański maciejszczepanski@poczta.onet.pl
14	Język wykładowy	polski
15	Tryb prowadzenia zajęć	-
16	Sposób prowadzenia zajęć	Synchroniczny
17	Narzędzia informatyczne wykorzystywane do prowadzenia zajęć, udostępniania materiałów i komunikacji ze studentami	Platforma Moodle
18	Przedmioty wprowadzające	-
19	Wymagania wstępne	1. Wiedza o prawie na poziomie szkoły ponadpodstawowej. 2. Umiejętność logicznego myślenia i wyciągania wniosków, samodzielnego poszukiwania informacji i pogłębiania wiedzy oraz korzystania z elektronicznych baz danych.
20	Cele przedmiotu:	
C1	Poznanie podstawowych pojęć i zagadnień dotyczących procesów innowacyjnych, polityki patentowej oraz prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa własności przemysłowej.	
C2	Nabywanie umiejętności interpretowania tekstów prawnych.	
C3	Nabywanie umiejętności dostrzegania problemów prawnych związanych z ochroną własności intelektualnej w zarządzaniu produkcją oraz kształtowaniem polityki patentowej.	

21	Forma zajęć, liczba godzin wymagająca bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego, liczba godzin nakładu pracy studenta	
	Forma zajęć	Liczba godzin
	1. Wykłady	16
	2. Samokształcenie	40
	Suma godzin	56
Lp.	Całkowity nakład pracy studenta	
1.	Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego wynosi: 1. Udział w wykładach. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego wynosi 16 godzin, co odpowiada 0,5 pkt. ECTS.	Godzinowe obciążenie studenta 16 godzin
2.	Bilans nakładu pracy studenta: 1. Samokształcenie. Łączny nakład pracy studenta wynosi 40 godzin, co odpowiada 1,5 pkt. ECTS.	40 godzin
3.	Łączny nakład pracy studenta (pozycja 1+2)	56 godzin
4.	Punkty ECTS za przedmiot	2 ECTS
5.	Liczba punktów ECTS, którą student musi osiągnąć w ramach zajęć o charakterze praktycznym w tym zajęć laboratoryjnych, warsztatowych, projektowych	0 ECTS
Efekty uczenia się - wiedza		K_W19: Zna i rozumie znaczenie ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.
Efekty uczenia się - umiejętności		K_U04: Potrafi dostrzegać, formułować i rozwiązywać zadania inżynierskie wykorzystując wiedzę i narzędzia z takich dziedzin jak: matematyka, fizyka, mechanika, automatyka, elektrotechnika i elektronika, metrologia, ergonomia, statystyka, badania operacyjne itp. Dostrzega pozatechniczne aspekty działalności przedsiębiorstw w tym środowiskowe, ekonomiczne, prawne. K_U22: Potrafi korzystać z kodeksów prawa oraz stosować je do typowych sytuacji w praktyce zawodowej. Przestrzega ochrony własności intelektualnej i praw autorskich.
Efekty uczenia się – kompetencje społeczne		K_K02: Wykazuje wysoki profesjonalizm i poziom etyczny pracy, rozumie pozatechniczne aspekty i skutki podejmowanych działań. K_K05: Jest świadom ograniczeń własnej wiedzy i umiejętności, potrafi krytycznie spojrzeć na efekty własnej pracy i podnosić jej efektywność, jest gotów do ponoszenia odpowiedzialności za przydzielony odcinek zadań. Wykazuje wysoki poziom tolerancji dla odmiennych poglądów.

2. TREŚCI PROGRAMOWE ODNIOSIONE DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Forma zajęć	Treści programowe	liczba godzin
Forma: Wykład		
1	Pojęcie i znaczenie procesów innowacyjnych i polityki patentowej. Kształtowanie polityki patentowej państwa i przedsiębiorstwa. Wybrane zagadnienia prawoznawstwa (pojęcia: prawo, norma prawna, źródła prawa, gałęzie prawa, wykładnia prawa).	5
2	Wybrane zagadnienia prawa własności przemysłowej (pojęcie, przedmioty prawa własności przemysłowej i ich ochrona, naruszenia prawa własności przemysłowej).	5
3	Wybrane zagadnienia prawa autorskiego (pojęcie, przedmioty prawa autorskiego i ich ochrona, naruszenia prawa autorskiego, w tym plagiat).	5

3. LITERATURA

Literatura podstawowa	1. G. Michniewicz, <i>Ochrona własności intelektualnej</i> , Warszawa 2019. 2. J. Sieńczyło-Chlabicz (red.), <i>Prawo własności intelektualnej</i> , Warszawa 2018.
Literatura uzupełniająca	J. Barta, R. Markiewicz, <i>Prawo autorskie</i> , Warszawa 2019.

4. METODY DYDAKTYCZNE

Forma	Metody dydaktyczne
Wykład	Metody podające – wykład informacyjny.

5. METODY I KRYTERIA OCENIANIA	
Forma zajęć: Wykład	Forma zaliczenia: Zaliczenie z oceną
Uzyskane punkty są przeliczane na oceny według następującej skali: Procent punktów Ocena 91-100% Bardzo dobry 85-90% Dobry plus 76-84% Dobry 66-75% Dostateczny plus 51-65% Dostateczny 0-50% Niedostateczny	
Opis: Zaliczenie ustne (3 pytania).	
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest udzielenie co najmniej dostatecznej odpowiedzi na każde z 3 pytań zaliczeniowych.	

	Zatwierdzenie karty opisu zajęć	
	Stanowisko Tytuł/stopień naukowy, imię nazwisko	Podpis
Opracował	mgr Maciej Szczepański	
Zatwierdził	Dyrektor Instytutu Nauk Technicznych	